



敢

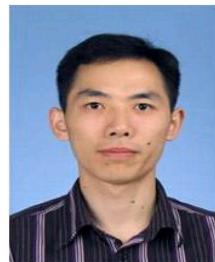


人才队伍

- [院士专家](#)
- [研究员](#)
- [副研究员](#)
- [兼职研究员](#)
- [千人计划](#)
- [青年千人](#)
- [杰出青年基金](#)
- [百人计划](#)

现在位置: 首页 > 人才队伍 > 副研究员

| | | | |
|--------|--------------------|-----|--------|
| 姓名: | 彭铭曾 | 性别: | 男 |
| 职称: | 副研究员 | 学历: | 博士 |
| 电话: | 无 | 传真: | 无 |
| Email: | mzpeng@binn.cas.cn | 邮编: | 100083 |



简历:

彭铭曾，男，硕士生导师。毕业于中国科学院物理研究所，2008年获得理学博士学位，主要从事GaN基材料的MOCVD生长和物性研究及其在发光二极管、紫外探测器和高频功率器件方面的应用。毕业后在中国科学院微电子研究所开展GaN基微波功率材料、器件关键工艺和单片集成技术方面的研究工作。2012年9月至今为中国科学院北京纳米能源与系统研究所副研究员。目前在国内外发表有关GaN基宽禁带半导体材料和器件方面研究论文30余篇，已申请发明专利8项，授权2项，参加国际会议2次。

研究方向:

专家类别:

副研究员

职务:

社会任职:

承担科研项目情况:

获奖及荣誉:

1) 2008年中科院物理所三好学生

代表论著:

1) M.Z. Peng, Y.K. Zheng, Q. Ge, K. Wei, X.Y. Liu, Effect of pinch-off current leakage characteristics on microwave power performances of Al_xGa_{1-x}N/GaN HEMTs, Solid State Electronics, 80, 1~4 (2013).

2) M.Z. Peng, Y. K. Zheng, W. J. Luo, X. Y. Liu. 14.2 W/mm internally-matched AlGaN/GaN HEMT for X-band applications. Solid State Electronics. 64, 63~66 (2011).

3) M.Z. Peng, Y. K. Zheng, X. J. Chen, X. Y. Liu. GaN-based HEMT devices for power switching applications. 2012 International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology (2012).

4) M.Z. Peng, Y. K. Zheng, W. Ke, X. J. Chen, X. Y. Liu. High-performance single-chip GaN HEMT power amplifiers for X-band applications. 2011 World Congress of Engineering and Technology (2011).

5) M.Z. Peng, Y. K. Zheng, W. Ke, X. J. Chen, X. Y. Liu. X-band AlGaN/GaN HEMTs with high microwave power performance. Sci China Phys Mech Astron. 54, 442~445 (2011).

6) M.Z. Peng, Y.K. Zheng, K. Wei, X.Y. Liu. Post-process thermal treatment for microwave power improvement of AlGaN/GaN HEMTs. Microelectronics Engineering. 87, 2638~2641 (2010).

7) M.Z. Peng, L.W. Guo, J. Zhang, et al. Characteristics of silent B1H mode in Al_xGa_{1-x}N alloys observed by Raman scattering. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 473 (1-2), 473~476 (2009).

8) M.Z. Peng, L.W. Guo, J. Zhang, et al. Reducing dislocations of Al-rich AlGaN by combining AlN buffer and AlN/Al_{0.8}Ga_{0.2}N superlattices. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH. 310 (6), 1088~1092 (2008).

9) M.Z. Peng, L.W. Guo, J. Zhang, et al. Effect of growth temperature of initial AlN buffer on the structural and optical properties of Al-rich AlGaN. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH. 307 (2), 289~293 (2007).

10) M.Z. Peng, L.W. Guo, J. Zhang, et al. Three-step growth optimization of AlN epilayers by MOCVD. CHINESE PHYSICS LETTERS. 25 (6), 2265~2268 (2008).

11) M.Z. Peng, J. Zhang, X.L. Zhu, et al. Electrical and optical properties of n-type $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$. LASER & INFRARED. 36, 1057 (2006).



版权所有：中国科学院北京纳米能源与系统研究所 Copyright © 2012

地址：中国·北京 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号